

Pure Fine Ceramic Dome 振動板의 開發

-Digital 時代의 高級 스피커用-

최근의 CD(Compact Disc)의 급격한 신장, DAT를 앞세워 Digital化가 촉발 진전되고 있는 오디오界에 있어서, Digital Audio 時代를 리드 할 고성능 스피커를 목표로 하여, 특히 Dynamic Range 확대를 가능하게 하기 위한 輕量高剛性 스피커, 振動板 재료에 대해서 검토를 거듭하여 다방면에서 급속히 용도 개발이 진전되는 Fine Ceramics의 우수한 특성에 일찍부터 착안해서 振動板의 적용을 검토해 왔다.

Fine Ceramics 재료의 특성을 최대로 활용한 Pure Fine Ceramic 振動板의 개발에 성공한 이 세계 최초의 Alumina 多結晶 振動板은 인공 보석(人工 Ruby, 사파이어)이라고도 불리어지는데, 이 이상적인 진동판을 채용한 스피커를 탑재한 Digital 대응 고급 스피커 시스템 「Zero L10 FX 9」가 日本에서 상품화되었는데, 본고에서는 이 Pure Fine Ceramic 振動板에 대해서 살펴본다.

1. 輕量 高剛性 振動板과 Digital Source의 再生

CD의 Dynamic Range는 90dB 이상(理論值 98dB)이다. 종래의 Analog Record와의 차는 40dB 정도인데, 이 차를 스피커로 재생하지 않을 수 없는 것이다. 그래서 音速 $C = \sqrt{\rho}$ 比剛性 (比剛性 = Young率 $E/\text{密度 } \rho$)이 높은, 즉 輕量高剛性 진동판이라면 스피커는 音压, 주파수(재생 특성), 歪曲, 過渡 특성, 耐久力 등의 개선을 할 수 있으므로 Dynamic Range의 확대를 기할 수 있다.

각 메이커의 진동판의 흐름을 보더라도 Be (Beryllium) 및 B(Boron) 등 금속으로부터 시작하여 최근에는 PVD, CVD에서 Ti(Titanium)을 Boronized한 것 및 TiN(窒化 Titanium), TiC (Titanium Carbide), 非晶質 Diamond의 Coating 기술에 의한 진동판의 경량 高剛性化가 이루어지고 있다. 그러나 이것은 図1에서와 같이 Pure Fine Ceramic과 無垢한 多結晶材가 아닌 金屬箔의 基材 표면을 1~10micro 정도로 얇은 Coating을 시키는 것과의 차이가 있다.

(図2 참조)

2. Pure Fine Ceramic (PFC) 振動板의 開發

알록시드法에 의한 Alumina 粒子에 비해 고순도로 극히 치밀(Sub-micron Order) 한 것에서 진동판 두께로 Tweeter (Zero-L10 FX 9에 사용)에서의 30micron, Squawker (Zero-L10에 사용)에서의 70micron으로 대단히 얇아져서 化學的, 結晶的으로도 均質인 Alumina 多結晶体가 되었다. 이 製法은 금속 Aluminium에 酸 및 알카리를 작용시켜 불순물을 제거시켜 고순도의 水酸化 Aluminium으로 한 다음, 이것을 有機 바인더로 分散시킨 Sheet 狀으로 한다.

이 Sheet를 Dome狀으로 성형하고 1,600°C 이상의 고온으로 염밀히 세어한 후 烧成하면 Dome 狀 Ceramic 진동판이 된다. 이 진동판의 재료定數는 Young率 $E = 3.4 \times 10^9$ (N/m²), 音速 $C = 9.4$ km/秒로 Alumina單結晶(루비, 사파이어)에 육박하는 것으로 Aluminium과 비교하면 Young率

E에서 4.9배, 음속에서 1.9배가 된다.

Pure Fine Ceramic

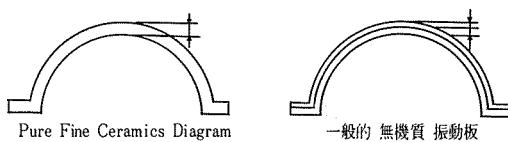


図1 Dome型振動板断面圖

이 PFC振動板을 응용한 Dome外徑25mm의 Tweeter는 대부분 같은仕樣의 Alumi Dome과 특성 비교를 하면, Alumi Dome에서는 피크인 高域共振周波數fH는 22KHz에 대하여, PFC Dome에서는 fH는 42KHz로 신장된다. 이것은 高剛性으로分割振動하기 어렵기 때문에可聽帶域内(20KHz) 이내에서는 이상적인 피스톤운동이 되고 주파수·歪曲 특성이 우수하여 Dynamic Range의 확대가 이루어진다.

금후는 振動板 재료인 紙, Plastic, 금속에 대신해서 Fine Ceramic의 우수한 특성과 많은 종류를 활용해서 스피커의 음질, 특성을 가일층 향상시켜 가야 할 것이다.

▶52에서 계속

回路의 高集積化에 따라 알루미늄으로부터 몰리브덴, 텉스텐, 티타늄으로부터 타겟材 메이커 각사는 이에 대응하여 高融点 시리사이드의 샘플出荷를 개시, 超LSI 시대에 대비하여 4N으로부터 5N의 高グレイード品에 착수했다.

256Kビット DRAM급에서는 타겟材로서 알루미늄이 시장의 약 절반을 차지하고 있었으나 보다 高融点 金屬인 시리사이드를 사용하여 微細加工을 하는 움직임을 보이고 있으며 256Kビ트로도 차츰 알루미늄으로부터 몰리브덴으로 이행되고 있다.

금년부터 본격적인 샘플出荷와 일부양산이 시작되는 1Mビット DRAM은 몰리브덴에 비해 더 옥 낮은 低抵抗화가 피해지는 텉스텐과 티타늄이 주목을 받고 있다. 材料 메이커 각사는 몰리브덴이나 텉스텐 외에 각각 高融点 金屬 타겟材의 개발을 추진하고 있으며 티타늄 외에 나오

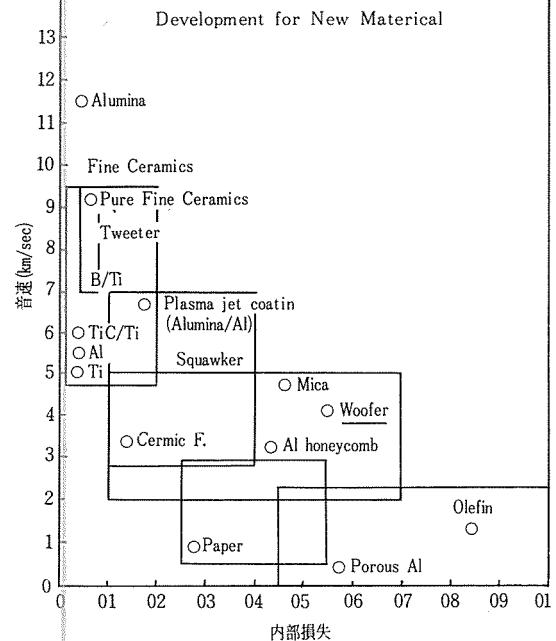


図2 Pure Fine Ceramic振動板과 金屬、紙、Plastic Coating振動板과의 特性 비교

브, 탄탈 등도 대상으로 하고 있다. 또 純度면에서도 4N으로부터 5N급의 高純度化가 일반화하고 있다.

한편 이들 메탈 시리사이드를 形成하는 방법으로서 종전부터의 스팩터링法에 더하여 CVD가 대두하고 있다. 스팩터링 장치는 금속을 이온화하여 層形成하는 것으로 金屬을 타겟材로 하여 사용한다. 이에 대해 CVD장치로는 가스의 상태로 사용한다. 이때문에 어느 쪽의 장치를 도입하느냐에 따라 시리사이드를 형성하는 금속의 사용 형태가 결정된다. 현재로서는 70~80%가 스팩터링 장치로 간주되고 있으며 타겟社에 의한 공급이 주류를 차지하고 있으나 減圧 CVD가 1Mビット DRAM의 양산을 위해 出荷가 호조를 보이고 있어 앞으로는 기술면에서 선택될 것으로 보고 있다.